

株式会社東北電子 品質管理部長 渋川達弘
才 貫通電極構造を有するシリコンウェハにおける不純物ドーピング
技術の開発
日本大学工学部 電気電子工学科 教授 池田正則

●定員 80名 ※定員になり次第、締め切ります。

●参加費 無料

詳しくは以下 Web ページを御覧ください。

<http://www.pref.fukushima.lg.jp/w4/hightech/news/news-197.html>

○ お申込・お問合せ先

福島県ハイテクプラザ 生産・加工科（担当：小野）

TEL：024-959-1738 FAX：024-959-1761

【バックナンバー・配信停止等】

- ・ 過去の配信内容は、以下の URL から御覧いただけます。
<http://www.pref.fukushima.lg.jp/w4/hightech/information/backnumber.html>
- ・ 配信停止を希望される場合は、以下の宛先まで「解除希望」と記載の上送信してください。
hightech-newsflash@pref.fukushima.lg.jp
- ・ ハイテクプラザ・ニュースフラッシュの記事は、私的利用の範囲内で御利用いただき、無断転載、無断コピーなどは御遠慮ください。

【編集・発行・お問い合わせ】

〒963-0215 郡山市待池台 1-12

福島県ハイテクプラザ 企画連携部 産学連携科

TEL：024-959-1741 FAX：024-959-1761

HP：<http://www.pref.fukushima.lg.jp/w4/hightech/>